科学研究**費**助成事業

研究成果報告書



平成 30 年 6 月 7 日現在

機関番号: 1 2 6 0 1
研究種目: 若手研究(B)
研究期間: 2016~2017
課題番号: 16K18024
研究課題名(和文)Enhanced energy harvesting by reverse electrodialysis in aligned mesoporous silica SBA–15 thin films
研究課題名(英文)Enhanced energy harvesting by reverse electrodialysis in aligned mesoporous silica SBA–15 thin films
研究代表者
黄 ジュンホ (Hwang, Junho)
東京大学・大学院工学系研究科(工学部)・特任研究員
研究者番号:6 0 7 7 2 9 7 8

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円

研究成果の概要(和文):ナノ流体システムの合成,測定,および分析技術の最近の進歩により,10ナノメ-ト ルよりも小さい流路を有する狭いチャネルにおけるイオン移動を体系的に研究することが可能にしている.この 研究では,小型電気デバイスへの応用のための,塩分濃度勾配によって,直径2-3ナノメ-トルの流路を有するメ ソポーラスシリカ内部を流れるイオンの選択的な移動によって発生されるエネルギ-交換システムについて実験 計測と理論解析を行った.さらに,メソポ-ラスシリカ材料を用いたナノ流体エネルギ-変換システムの熱的依存 性を体系的に研究した.

研究成果の概要(英文): Recent advances in synthesis, measurement, and analysis techniques of nanofluidic systems have allowed ion transport to be systematically explored in narrow, confined channels with dimensions of less than 10 nm. The aim of this research is to demonstrate and investigate a mesoporous silica with sub-5 nm in diameter based nanofluidic energy harvesting system powered by salt concentration gradient driven ion-selective transport for the application in miniaturized-electrical devices.

The performance of the energy harvesting system was characterized by both experimental and numerical approaches in terms of maximum open circuit voltages (transmembrane electrical potential difference), maximum zero-volt currents (net ionic current), maximum power output densities, and energy conversion efficiency. In addition, the thermal dependence for nanofluidic energy conversion using the mesoporous silica materials was systematically studied.

研究分野: 機械工学, 熱工学

キーワード: マイクル・ナノスケール物質移動 熱流体 化学工学 化学物理

1. 研究開始当初の背景

機能性ナノ材料を用いたエネルギーハーベスタは、 小型化された電気デバイスのための信頼できる代 替エネルギー源を提供することができる.イオン交 換膜を使用して塩分勾配を電気エネルギーに変換 する逆電気透析とも呼ばれる塩分勾配下での優先 的なイオン選択的輸送によるナノフルイディクスデバ イスのエネルギーハーベスタは,近年注目され,エ ネルギーハーベスタ特性を高めるために広範く研究 されている.電力密度やエネルギー変換効率[1,2] などの、より高い電力密度を得るためには、ナノフル イディクスデバイスの開回路電圧(Open circuit volt age, Voc)と短絡電流(Short circuit current, Isc) の両方を増加する必要がある.パワー密度を向上さ せる方法として細孔サイズの縮小[3], pH変動による 表面電荷密度変化[4],細孔長さの縮小によるイオ ン電流抵抗減少など[5]の研究が行われている.し かし、イオン選択性ナノフルイディクスデバイスに対 するエネルギー変換の熱的効果はまだ研究されて いない. 高められた温度は、表面電荷密度だけで なく、水溶液の粘度の減少によるイオン移動度を高 め,低濃度の表面電荷制御領域および高濃度のバ ルク領域のイオンコンダクタンスを増加させるはずで ある.

2.研究の目的

ナノ流体システムの合成、測定、および分析技術の 最近の進歩により,10ナノメ-トルよりも小さい流路を 有する狭いチャネルにおけるイオン移動を体系的に 研究することが可能にしている.この研究では,小 型電気デバイスへの応用のための,塩分濃度勾配 によって,直径2-3ナノメ-トルの流路を有するメソポ ーラスシリカ内部を流れるイオンの選択的な移動に よって発生されるエネルギ-交換システムについて 実験計測と理論解析を行った.さらに,メソポ-ラスシ リカ材料を用いたナノ流体エネルギ-変換システム の熱的依存性を体系的に研究する.この目的を達 成するために,メソポーラスシリカベースのナノ流体 装置を準備し,温度を制御して様々な濃度比のイオ ン電流を測定する.

3.研究の方法

自己集積化した界面活性剤をテンプレートとして合成されるメソポーラスシリカは,直径2-50 nm の細

孔構造を持つ多孔質シリカである.そのメソ細孔は 均一かつ規則的に配列しており,比表面積が高く細 孔容積も大きいため,吸着剤,触媒,フィルターなど に応用されている.メソポーラスシリカの中で代表的 な2D-hexagonal構造であるSBA-15は幅広い分野で の応用が期待されている.今後,メソポーラスシリカ を利用した工業材料の高機能化,高性能化,あるい はその応用範囲を広げていく上で,細孔内の物質 移動の基本的な現象の理解は必須である.そこで, 本研究では代表的な細孔構造をもつSBA-15細孔 内部におけるイオン移動現象の解明とエネルギー ハーベスタデバイスへの応用を目的とし,メソポーラ スシリカを合成し,細孔内部に電解質水溶液を満た し,外部電場によって駆動するイオン電流の計測を 行う.主に以下の3項目の研究を行う.

(1) メソポーラスシリカ薄膜の合成,および移動現 象を測るために,マイクロチップの制作(材料合成・ ナノフルイディクスデバイス制作)

(2) ナノ細孔内部のイオン移動現象の実験計測お よびエネルギーハーベスタ特性評価

(3) 温度変化によるエネルギーハーベスタの熱依 存特性評価

4.研究成果

 (1) メソポーラスシリカ薄膜の合成,および移動現
象を測るために,マイクロチップの制作(材料合成・ ナノフルイディクスデバイス制作)



図1の(a)と(b)はSBA-15メソポーラスシリカ薄膜に ついて,引き上げ方向と垂直な断面のSEMとTEMの 画像をそれぞれ示している.画像より薄膜が2D-hex agonal 構造の細孔を持っていることがわかる.図1 の(c)と(d)はイオン電流を計測する装置の断面図と 上面である.また,図1の(e)はPDMSのカバーを取り 付ける前の計測装置の説明図である.

メソポーラスシリカ薄膜の合成方法は以下のどおり である.初めにSi基板を, n-ヘキサン, アセトン, 純 水で10 分ずつ超音波洗浄し, piranha 溶液 (H₂SO ₄: H₂O₂ = 2 : 1) に浸した後、超純水で洗浄して から2-プロパノールに1 時間浸した,次に,エタノー ル(15.0 g), 純水(0.78 g), 0.1 M 塩酸(0.15 g) の 混合溶液,およびPluronic P123 (0.3 g) とエタノー ル(14.25 g) の混合溶液をそれぞれ別々の容器に 入れて室温で1 時間攪拌する.その後,2つの溶液 を混合して,室温でさらに1時間攪拌した.Si基板 をこの溶液に浸した後、3.0 mm/s の引き上げ速度 でディップコーティングを行い,基板表面に薄く溶液 をコーティングする、ディップコーティングにより得ら れた薄膜を,24 時間室温でエイジングし,70°Cで 1 時間乾燥させた後,500°C で5 時間焼成するこ とによりテンプレートを除去してメソポーラスシリカ薄 膜を得る.

(2) ナノ細孔内部のイオン移動現象の実験計測お よびエネルギーハーベスタ特性評価



図2の(a)は、6つの異なるKCI水溶液濃度(10⁻⁵,10⁻⁴,10⁻³,10⁻²,10⁻¹、および1M)に対して測定された電 流-電圧(I-V)特性曲線である.測定されたI-V曲線 は,すべての濃度で対称で線形であり,濃度が増加 するにつれて増加している. I-V曲線よりイオンコン ダクタンス 濃度(G-n)曲線も図2の(b)にプロットさ れ,典型的なナノ流体デバイスのコンダクタンス特 性を示している.



図3は、3種類の異なる一価電解質(KCI, NaCI, Li CI・それぞれの陽イオンに対して異なる拡散係数(D ⁺)を有する.)のイオン濃度比(log(C_H/C_L), C_H:高濃 度, C₁:低濃度)に対する (a)Open circuit voltage (E_{diff}), (b)Short circuit current (I_{zero-volt}), (c)Transfe rence number (t_{+}) , Energy conversion efficiency, (d)Maximum power density(Powermax density)の関係 を示している.測定Maximum Power densityはKCI については19.5Wm⁻², NaCIについては12.2Wm⁻², L iCIについては6.83Wm⁻²であった、最高のエネルギ ー変換効率はそれぞれに対してKCIは45.8%, NaC Iは40.5%, LiCIは37.1%であった. 電力出力密度と エネルギー変換効率は,電解液のイオン組成に対 して多くの影響を受け,陽イオンの移動度(D*)が増 加するほど,デバイスのエネルギーハーベスタ特性 が増加することを示している、カチオン選択性ナノ細 孔の場合、カチオンの移動度がアニオンの移動度よ りも高い場合,高濃度で高い電力密度を得ることが できる.

(3) 温度変化によるエネルギーハーベスタの熱依 存特性評価

メソポーラスシリカ薄膜を用いた塩分濃度勾配駆動 によるエネルギー変換の熱依存性を評価する.デ バイスの温度が上昇するにつれて細孔壁のゼータ 電位(Zeta Potential)の増加によりメソ細孔の表面電 荷密度(Surface charge density)が増加し,その結 果,電気二重層(Electric Double Layer, EDL)中の 対イオン(Counter-ion)が増加する.また,イオン移 動度も温度の上昇とともに液体粘度の低下のため に増加することになる.結果として,温度上昇は低イ オン濃度の表面電荷制御領域および高イオン濃度 のバルク領域の両方におけるメソ細孔のイオンコン ダクタンスを改善(増加)する.しかし,温度がさらに 上昇すると,細孔内部で気泡の核形成が発生され る.特に高濃度の塩溶液では、塩析効果(Salting o ut effect)のために疎水性パッチ(Hydrophobic patc h)が細孔表面に現れ,表面電荷を表面電荷を覆う れ電位を弱くする.メソ細孔の極性が弱くなると,よ り多くの共イオン(Co-ion)が細孔内部に入ることが可 能になり,膜の電位差が減少し,エネルギー変換効 率が著しく低下する.図4はメソポーラスシリカベース のナノ流体デバイスのエネルギーハーベスタ特性の 熱依存性に対して示している.



293-333Kの温度範囲でKCI水溶液のイオン濃度比 に対する (a)Short circuit current (I_{sc}), (b)Open C ircuit Voltage (V_{oc}), (c)Transference number(t_{+}), (d)Maximum power density (p_{max})の関係を示してい る.Short circuit current, Open circuit voltage, T ransference numberは温度増加とともに増加する. しかし,メソポーラスシリカベースのナノ流体デバイ スの最大Power densityは、温度が323Kより低い場 合にはイオン濃度比の増加とともに単調に増加する が,温度が323Kよりも高い場合には最Power densit yは高濃度比(log(C_{H}/C_{L} =3以上)では細孔内部で気 泡の核形成のために急激に減少する.

< 引用文献 >

 D.-K. Kim, C. Duan, Y.-F. Chen, A. Majumdar, Power generation from concentration gradient by reverse electrodialysis in ionselective nanochannels, Microfluid. Nanofluid., Vol. 9, 2010, 1215-1224.

- [2] W. Guo, L. Cao, J. Xia, F. Q. Nie, M. Wen, J. Xue, Y. Song, D. Zhu, Y. Wang, L. Jiang, Adv. Funct. Mater., Vol. 20, 2010, 1339-1344.
- [3] J. Hwang, S. Kataoka, A. Endo, H. Daiguji, Enhanced energy harvesting by concentration gradient-driven ion transport in SBA-15 mesoporous silica thin films, Lab Chip, Vol. 16, 2016, 3824-3832.
- [4] A. Siria, P Poncharal, A.-L Biance, R. Fulcrand, X. Blase, S. T. Purcell, L Bocquet, Giant osmotic energy conversion measured in a single transmembrane boron nitride nanotube, Nature, Vol. 494, 2013, 455-458.
- [5] J. Feng, M. Graf, K. Liu, D. Ovchinnikov, D. Dumcenco, M. Heiranian, V. Nandigana, N. R. Aluru, A. Kis, A. Radenovic, Single-layer MoS₂, Nature, Vol. 536, 2016, 197-200.

5. 主な発表論文等

(研究代表者,研究分担者及び連携研究者には下 線)

〔雑誌論文〕(計2件)

<u>Junho Hwang</u>, Tatsuki Sekimoto, Wei-Lun Hsu, Sho Kataoka, Endo Akira, Hirofumi D aiguji, Thermal dependence of nanofluidic en ergy conversion by reverse electrodialysis, Nanoscale, 査読有, Vol. 9, 2017, 12068-12076.

<u>Juhno Hwang</u>, Sho Kataoka, Endo Akira, Hi rofumi Daiguji, Enhanced energy harvesting by concentration gradient-driven ion transp ort in SBA-15 mesoporous silica thin films, Lab on a Chip, 査読有, Vol. 16, 2016, 3824-3832.

〔学会発表〕(計3件)

<u>Junho Hwang</u>, Tatsuki Sekimoto, Hirofumi Daiguji, Thermal control of energy harvesti ng by salinity gradient in ion-selective nan opores, Asian Conference on Thermal Scie nce, Jeju Island, Korea, March 26-30, 201 7.

Junho Hwang, Tatsuki Sekimoto, Hirofumi Daiguji, Thermal dependence of power gen eration by reverse electrodialysis with nan opores, 54th The Heat Transfer of Japan, Omiya, Japan, May 24-26, 2017.

Junho Hwang, Endo Akira, Hirofumi Daiguj i, Energy harvesting by reverse electrodial ysis (RED) with mesoporous silica SBA-15 thin film, 53th The Heat Transfer of Japa n, Osaka, Japan, May 24-26, 2016.

〔その他〕(計3件)

ホームページ等

http:// http://www.thml.t.u-tokyo.ac.jp/en/index. html

6.研究組織

(1)研究代表者
黄 ジュンホ (HWANG, Junho)
東京大学・大学院工学研究科・特任研究員
研究者番号: 6 0 7 7 2 9 7 8

(2)研究分担者

(3)連携研究者

(4)研究協力者
大宮司 啓文 (DAIGUJI, Hirofumi)
東京大学·大学院工学研究科·教授
研究者番号: 1 0 3 0 2 7 5 4

遠藤 明 (ENDO, Akira) 産業技術総合研究所・環境化学技術研究部・グ ループ長